

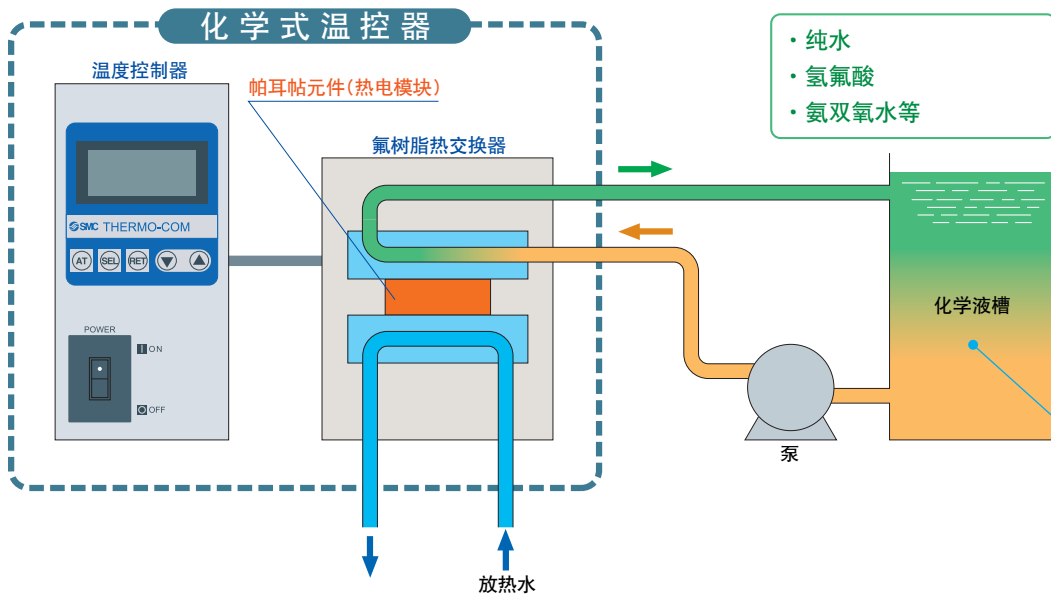
行业/机械设备应用

电子/硅片清洗

产品应用

HED系列 水冷式温控器

HED007-W2B13温控器



产品特点

高精度的温度控制达 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

使用PFA为接液部材质的热交换器，可应用多种化学液的温度控制。



成功应用于

HED应用于半导体以及太阳能行业的清洗机上，用来控制清洗机内化学液槽内的流体(如氢氟酸、硫酸、纯水等)的温度，当高温的硅片进入槽内清洗时，化学液温度也会上升，利用HED可将槽内化学液温度控制在 20°C 左右，使工艺稳定性良好。